

(8) 固定生物膜による基質除去過程の動力学的検討

大阪大学工学部 橋 本 燐

まず、わが国における回転円板法に関する研究の先駆者として著者グループの精力的な研究に深く敬意を表する。回転円板法は、運転管理が容易でしかも、低廉な処理コストで効果的な廃水処理が可能であるということから、わが国でも急速に普及しつつある方法であるが、活性汚泥法に比してその歴史が浅いこともあり、定量的な取り扱いが遅れていることは否めない。

本論文は、その点意義のあるもので、今後の研究の発展が期待される。以下、疑問に思った点を列挙するので、御教示願いたい。

1. 基質消費が、O₂反応に従うとして理論展開を行っている点について、

フロック径が数100ミクロンの懸濁汚泥を用いた生物学的硝化反応においては、基質としてのNH₃-Nに対する飽和恒数(K_S)が非常に小さいということから、O₂反応として取り扱えるという報告が多い。しかしながら、回転円板法のように付着生物膜の厚さが1~3mmにも達する場合には、液本体から生物膜への基質輸送が拡散制限を受けることを考え合わせると、反応をO₂反応としてとらえるよりも、1次反応式またはMonod反応式で解析する方が理にかなっていると思われるが如何だろうか。

Monod反応式を用いた際の基質収支式は、

$$D e \frac{\partial^2 C}{\partial Z^2} - \frac{\partial C}{\partial t} - \frac{k C}{K_S + C} X = 0$$

のようになる。

2. 脱室反応の効率を論ずる際、H-donorとしての(ここでは、MeOHを使われたと思うのだが)添加量が、問題になる。MeOH/NO₃-Nの比は、K^{*}値に影響るので、図-2中にMeOH/NO₃-Nそれに処理温度等を明記すべきだと思う。

3. ある物質の生物膜中での拡散係数(De)の測定(予測)は、大変困難と思われるが、その値を簡単に水中における拡散係数と等しいとするには問題があるようと思われる。

本論文中では、NH₄⁺のDeとして6×10⁻⁶m²/ηの値を採用されているが、これは、Williamson and McCartyの論文に出されているNH₄Clについての拡散係数1.6cm²/日の値を採用されたものか。そうとするならば、彼がまとめている(NH₄)₂SO₄についての拡散係数と可成り値が異なる。この件についてのお考えをうかがいたい。また、今後このDe値について如何に取り扱おうとお考えか?

4. 拡散層厚(δ)について、

著者の「回転円板脱室槽の動力学的解析」の論文中、拡散層厚の推定をNO₃⁻の拡散係数(D)と拡散項(K_d)からなされ、円板周辺速度2.2m/分でδ=100μ, 9.0m/分でδ=85μという値を報告されている。この予測値の方が(特に、2.2m/分でδ=100μの場合)図-19で示されたδよりも可成り低くなっているが、この差異についてもっと説明があつていいと思う。また、図-19の実測値とは、如何なる方法で求めた値であるかも明らかにして欲しい。

5. 回転円板法の利点については種々言及されているが、汚泥のはく離の問題については余り論ぜられていない。回転円板法を大規模処理場に適用しようとするならば、このはく離汚泥についての考慮が必要になってくると思われる。この件についての動力学的な検討が必要かと思う。

活性汚泥法では、この発生汚泥量の決定にY(収率係数), b(自己分解係数)値を用いているが、回転円板法では、汚泥濃度の測定が困難ということで、Y, b値が求められていない。今後、この点についての検討を進められることを希望する。